					Application No. 041616 Applicant(s) Komisteh					
		Notice of Refer	enc s Cited		Evaminar		Group Art Unit	Pag	of	
U.S. PATENT DOCUMENTS										
*										
┝	A	6533929	3/2W3	D.:	P. 1 /	<u> </u>		CLASS	SUBCLASS	
┝	В	7623608	11/1971		feld et al	-		210	707	
-	С	5326474	7/1994		eman et 1			210	519	
	D	2825422	3/1958		enfeld			210	012	
_	Ε	5865992	7/1/00	Edmi	en/e/vc			210	539	
	F	5415776	5/1995		ian			210	539	
	G	5132011	7/1992	Feri		<u> </u>		210	570	
	н	4919777	4/1/90	Boll				210	150	
	1	6099742	8/2000		ni etch			210	239	
	J	5837152	11/1998	Kom	nisteh ishk et al			210	540	
	κ		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·					3 00	
	L									
	М	·								
	FOREIGN PATENT DOCUMENTS									
*		DOCUMENT NO.	DATE	coń	NTRY .	NAME		CLASS	SUBCLASS	
	N					•				
_	이									
	Р									
_	<u> </u>									
4	R									
	s									
	T				·					
NON-PATENT DOCUMENTS										
*	\dashv	DOCUMENT (Including Author, Title, Source, and Pertinent Pages)							DATE	
	U									
\rfloor										
	V									
	-▼:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		<u></u>				·	
									-	
	w						Ģ			
1	+									
- 1	ال									
	×									

^{*} A copy of this reference is not being funished with this Office action. (See Manual of Patent Examining Procedur, Section 707.05(a).)